PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-348482

(43) Date of publication of application: 18.12.2001

(51)Int.CI.

CO8L 83/07 B32B 27/00 C08G 77/04 C08J 7/04 // C08L 23:04

(21)Application number: 2000-170345

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

07.06.2000

(72)Inventor: TAKAHASHI MASATOSHI

ISOBE KENICHI

(54) RADIATION-CURABLE SILICONE-CONTAINING RELEASABLE COMPOSITION AND RELEASE FILM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a releasable composition which excels in photocurability and can be cured by irradiation with active energy rays such as light, electron rays, and x-rays in a short period of time, and further is advantageous in the total cost aspect due to its easy preparation, and furthermore can give a cured film usable in a release paper, a release film and the like.

SOLUTION: The radiation-curable silicone-containing releasable composition comprises (A) a liquid cationically polymerizable silicone compound, (B) a photocationic polymerization initiator having an onium salt structure, and (C) a sensitizer having a solubility at 25° C of ≥0.1 pt.wt. based on 100 pts.wt. silicone compound of component (A).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-348482 (P2001-348482A)

(43)公開日 平成13年12月18日(2001.12.18)

•	•							
(51) Int.Cl.7	·	FI	テーマコード(参考)					
C 0 8 L 83/07		COSL 83/07	4F006					
B 3 2 B 27/00		B 3 2 B 27/00	L 4F100					
	101	•	101 4J002					
C08G 77/04		C 0 8 G 77/04	4J035					
C08J 7/04	CES	CO8J 7/04	CES					
	審査請求	未請求 請求項の数5 OL	(全 6 頁) 最終頁に続く					
(21)出願番号 特顏2000-170345(P2000-170345)		(71)出願人 000002060						
		信越化学工業	朱式会社					
(22)出願日	平成12年6月7日(2000.6.7)	東京都千代田	区大手町二丁目6番1号					
		(72)発明者 高橋 正俊						
		群馬県碓氷郡	公井田町大字人見1番地10					
		信越化学工業	株式会社シリコーン電子材料					
		技術研究所内						
		(72)発明者 磯部 憲一						
		群馬県碓氷郡	公井田町大字人見1番地10					
		信越化学工業	株式会社シリコーン電子材料					
		技術研究所内						
		(74)代理人 100079304	<i>-</i>					
		弁理士 小島	隆司 (外1名)					
			最終頁に続く					

(54) 【発明の名称】 放射線硬化型シリコーン含有剥離性組成物及び剥離フィルム

(57)【要約】

【解決手段】 (A) 液状のカチオン重合性シリコーン 化合物、(B) オニウム塩構造を有する光カチオン重合 開始剤、(C) 上記(A) 成分のシリコーン化合物 1 0 0 重量部に対し 2 5 ℃で 0. 1 重量部以上の溶解度を有する増感剤を含有してなることを特徴とする放射線硬化型シリコーン含有剥離性組成物。

【効果】 本発明の剥離性組成物は、光硬化性に優れており、光、電子線、X線等の活性エネルギー線照射により、短時間で硬化することが出来る。また、組成物の調製も容易であるため、トータルコスト面でも有利である。本組成物によって得られた硬化皮膜は剥離紙、剥離フィルム等に使用することが出来る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 液状のカチオン重合性シリコーン 化合物、(B)オニウム塩構造を有する光カチオン重合 開始剤、(C)上記(A)成分のシリコーン化合物10 0重量部に対し25℃で0.1重量部以上の溶解度を有 する増感剤を含有してなることを特徴とする放射線硬化 型シリコーン含有剥離性組成物。

(A) 成分のシリコーン化合物が、下記 【請求項2】 太

$(R^1)_m (R^2)_n S i O(4-m-n)/2$

(式中、R1はカチオン重合性基を持たない基で、互い に同一でも異なっていてもよい置換又は非置換の1価炭 化水素基であり、R2は互いに同一又は異なっていても よいカチオン重合性基を有する1価炭化水素基であり、 m、nはそれぞれ0~3の整数であり、m+n=0~3の整数である。) で示される構成単位からなり、1分子 中に少なくとも2個のR²を有し、かつケイ素原子数が 平均10~10000で、そのうちR2を有するケイ素 原子数が全体の2~40%であるオルガノポリシロキサ ンである請求項1記載の剥離性組成物。

【請求項3】 R²がエポキシ基を含有する基、オキセ タニル基を含有する基、又はビニルエーテル基を含有す る基である請求項1記載の剥離性組成物。

【請求項4】 (B) 成分が、ジアリールヨードニウム 塩誘導体又はトリアリールスルホリウム塩誘導体である 請求項1、2又は3記載の剥離性組成物。

【請求項5】 基材に、請求項1乃至4のいずれか1項 記載の剥離性組成物の硬化皮膜が形成された剥離フィル

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光硬化特性に優れ た放射線硬化型シリコーン含有剥離性組成物及び剥離フ ィルムに関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来よ り、剥離フィルム (剥離紙) の製造に放射線硬化型のシ リコーン含有剥離性組成物が使用されている。この場 合、光開始剤としては種々のものが提案、使用されてい るが、特開昭50-151997号公報、特開昭50-158680号公報、特開昭50-151996号公報 には、オニウム塩化合物が、光、電子線、X線等の放射 線によりエポキシ化合物等のカチオン重合性化合物を硬 化させる光開始剤として使用できることが記載されてい る。しかし、これらのオニウム塩化合物は、毒性が高い ものや各種モノマーに相溶しにくいものが多く、特に、 エポキシシリコーン等のカチオン重合性シリコーン化合 物への相溶性が著しく低いことが知られている。これら のオニウム塩の相溶性を改良するべく、オニウム塩自体 に長鎖アルキル基を導入したり、特開 Ψ 1-29742 50 m、nはそれぞれ0~3の整数であり、m+n=0~3

1号公報ではエポキシシリコーン中に芳香環を導入する 事によって改良がなされている。

【0003】しかしながら、上記のオニウム塩系光開始 剤は高価であることが多いため、増感剤を併用するケー スもしばしば見られる。光開始剤と併用する増感剤とし ては、ナフタレン化合物、アントラセン化合物などの多 環芳香族化合物が効果的であることが公知である。 しか し、それらは剛直な構造を持つため、相溶性の点で適用 できるモノマー、オリゴマーは限られ、とりわけエポキ 10 シシリコーン等のシリコーンオイルに対する溶解性はか なり低い。

【0004】特開平11-269107号公報、特開平 11-279213号公報、特開平11-322900 号公報には、光開始剤、増感剤の相溶性を改良するた め、カチオン重合性化合物、光開始剤、増感剤のいずれ かあるいは全てをそれぞれ化学的に結合させて、光重合 性組成物として使用することが記載されているが、各成 分の配合量を自由に変えることができず、また余分な反 応工程を必要とするためコスト的に不利であった。

【0005】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、 光、電子線、X線等の活性エネルギー線照射に高感度で 感応し、短時間で硬化することが可能な放射線硬化型シ リコーン含有剥離性組成物及び剥離フィルムを提供する ことを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を行った 結果、増感剤としてカチオン重合性シリコーン化合物に 良好な溶解性を示す化合物を使用することにより、光、 30 電子線、X線等の活性エネルギー線照射により短時間で 硬化することができ、かかる増感剤を配合しても剥離性 能に対する影響は見られず、良好な剥離性能を有すると 共に、組成物の調整も容易な放射線硬化型シリコーン含 有剥離性組成物が得られることを見出し、本発明をなす に至った。

【0007】従って、本発明は、(A) 液状のカチオン 重合性シリコーン化合物、(B) オニウム塩構造を有す る光カチオン重合開始剤、(C)上記(A)成分のシリ コーン化合物100重量部に対し25℃で0.1重量部 以上の溶解度を有する増感剤を含有してなることを特徴 とする放射線硬化型シリコーン含有剥離性組成物、及び 基材にこの剥離性組成物の硬化皮膜が形成された剥離フ ィルムを提供する。この場合、(A)成分としては、下 記式

$(R^1)_m (R^2)_n S i O(4-m-n)/2$

(式中、R1はカチオン重合性基を持たない基で、互い に同一でも異なっていてもよい置換又は非置換の1 価炭 化水素基であり、R²は互いに同一又は異なっていても よいカチオン重合性基を有する一価炭化水素基であり、

の整数である。)で示される構成単位からなり、1分子中に少なくとも2個のR²を有し、かつケイ案原子数が平均10~10000で、そのうちR²を有するケイ案原子数が全体の2~40%であるオルガノポリシロキサンであることが好ましく、また、上記式において、R²がエポキシ基を含有する基、オキセタニル基を含有する基、又はビニルエーテル基を含有する基であることが好ましい。更に、(B)成分が、ジアリールョードニウム塩誘導体又はトリアリールスルホニウム塩誘導体であることが好ましい。

【0008】以下、本発明につき更に詳しく説明する。本発明の剥離性組成物は、(A)カチオン重合性シリコーン化合物、(B)オニウム塩構造を有する光カチオン重合開始剤、及び(C)カチオン重合性シリコーン化合物100重量部に対して0.1重量部以上で溶解する増感剤が必須要素として含まれる。

【0009】ここで、(A)成分のカチオン重合性シリコーン化合物は、剥離性組成物を形成する主成分のベースポリマーであり、1分子中に少なくとも2個のカオチン重合性基を有するオルガノポリシロキサンであり、下 20記式、

 $(R^1)_m (R^2)_n S i O(4-m-n)/2$

(式中、 R^1 はカチオン重合性基を持たない基で、互いに同一でも異なっていてもよい置換又は非置換の1 価炭化水素基であり、 R^2 は互いに同一又は異なっていてもよいカチオン重合性基を有する1 価炭化水素基であり、m、nはそれぞれ $0\sim3$ の整数であり、 $m+n=0\sim3$ の整数である。)で示される構成単位からなり、1 分子中に少なくとも2 個の R^2 を有する、即ちn が1, 2 又は3 で示される単位が R^2 が1 分子中に少なくとも2 個を有するように含有するオルガノポリシロキサンであることが好ましい。

【0010】この場合、構造は直鎖状でも分岐状でもよく、また全体或いは部分的に環状構造を有するものでも良い

【0011】R'はケイ素原子に結合し、カチオン重合性基を持たない基で、互いに同一でも異なっていても良い置換又は非置換の1価の炭化水素基であり、メチル、エチル、プロピル、ブチルなどの直鎖状又は分岐状のアルキル基、ビニル、アリルのようなアルケニル基、フェ 40~ニル、トリルのようなアリール基が例示され、さらにこれらの炭化水素基の一部が他の原子又は基によって置換されたもの、例えばクロロメチル、3-クロロプロピル、3,3,3-トリフルオロプロピル基などの置換炭化水素基が例示される。これらの内、メチル基が合成も容易で、かつ良好な剥離性を与えるため、全R'の85年ル%以上がメチル基であることが好ましく、実用的にはR'の全てがメチル基であることが特に好ましい。また、R'の一部は水素原子、水酸基、及びメトキシ、エトキシ、プロポキシなどの炭素数1~4のアルコキシ基 50 式

でも良い。これらの官能基を利用して、さらに別の官能 基を反応させて新たな機能を導入したり、あるいは分子 構造を変化させるために利用することが出来る。

【0012】R²は互いに同一でも異なっていても良いカチオン重合性基を有する1価の炭化水素基である。カチオン重合性基としては、3、4ーエポキシブチル基、グリシジルオキシブロピル基、2ー(3、4ーエポキシシクロヘキシル)エチル基などのエポキシ基を含有する基、3ーエチルー3ーオキセタニルエトキシ】プロピル基などのオキセタニル基を含有する基、2ービニロキシエチル基、3ービニロキシブロピル基、2ービニロキシエチル基、3ービニロキシブレピル基、2ービニロキシエトキシ基、4ービニロキシブトキシ基などのビニルエーテル基を含有する基、2ーブテニロキシ基、アレニロキシ基などの重合性内部オレフィンを有する基等が挙げられる。その他、2ー(ペンタメチルシクロトリシロキサニル)エチル基、2ー(ペンタメチルシクロトリシロキサニル)エトキシ基等の環状シロキサンを含む基も挙げ

【0013】シロキサン単位中のm、nはそれぞれ0~3の整数であり、m+n=0~3の整数である。良好な剥離性と機械強度を両立するためには、全体のシロキサン単位中m=2、n=0となる直鎖状シロキサン単位を有することが好ましい。また、m=1、n=0となる単位を導入することにより、分岐状構造を持たせることも、硬化性や粘度を制御する場合にしばしば有効である。

ることが出来る。

【0014】R²を有するシロキサン単位の割合は、全シロキサン単位に対して2~40モル%が好ましい。2 30 モル%未満では硬化性が低下し、40モル%を超えると剥離性が低く、また硬化時に未反応の残存基が粘着剤に対して悪影響を与えることがある。更に好ましくは5~25モル%である。

【0015】このようなシロキサン単位からなる(A)成分のケイ素原子数は、平均で10~10000であり、好ましくは10~500である。10未満では硬化皮膜が得られず、10000を超えると、塗工性に問題が生じる。

【0016】(A) 成分の25℃における粘度は、20~500000mPa・sが好ましく、さらに好ましくは20~10000mPa・sである。20mPa・s未満では塗工面にハジキが生じることがあり、50000mPa・sを超えると現行の塗工機では塗工が困難になる。

【0017】上述したカチオン重合性シリコーン化合物の中では、エポキシ変性、ビニルエーテル変性、オキセタン変性シリコーン化合物であることが好ましい。

【0018】本発明に含まれる(B)成分のオニウム塩 構造を有する光カチオン重合開始剤としては、下記一般

_

(R3) x E+ · Y-

(式中、 R^3 は互いに同一でも異なっていても良い置換 又は非置換の、芳香環炭素原子がEに直接結合している 芳香族炭素環式基及び芳香族複素環基から選ばれる1 価 の基を表し、Eは I , S , S e , Pから選ばれる中心元 素を表し、 Y^- は BF_4^- , PF_6^- , AsF_6^- , Sb F_6^- , $C1O_4^-$, HSO_4^- 及びB(C_6F_6) 4^- から選ば れる非塩基性かつ非求核性の陰イオンを表し、xはEが I のとき 2 、 S又は S e のとき 3 、 Pのとき 4 である) で示されるオニウム塩が好ましい。

【0019】上記の芳香族炭素環式基としては、フェニル、ナフチルのような1価の芳香族炭素環基の他、メチル、エチル、プロピル、ブチル、オクチル、デシル、ドデシルのようなアルキル基、メトキシ、エトキシ、プロポキシ基などのようなアルコキシ基、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、シアノ基、メルカプト、チオフェニルのような硫黄含有基などから選ばれる基によって置換された、1価の芳香族炭素環基が例示される。特に、反応性の高さからEはI,Sが好ましく、 Y^- としては $PF6^-$, $SbF6^-$, $B(C6F5)4^-$ が好ましい。ま20た、 R^3 はシリコーンに対して溶解性が優れている点から、炭素数8~20のアルキル基あるいは炭素数1~10のアルコキシ基で置換された芳香族炭素環基であることが好ましい。

【0020】上記開始剤の中では、ジアリールヨードニウム塩誘導体、トリアリールスルホニウム塩誘導体が好ましい。

【0021】(B)成分の配合量は、光開始剤としての有効量を添加すれば良く、特に限定されるものではないが、硬化速度と経済性の観点から(A)成分100重量 30部に対して0.3~5重量部が好ましい。

【0022】本発明に使用される(C)成分の増感剤と しては、25℃において、上記液状のカチオン重合性シ リコーン化合物100重量部に対して0.1重量部以上 の溶解度を持つものであり、かかるカチオン重合性シリ コーンに相溶する増感剤であればどのようなものでもよ いが、剥離紙、剥離フィルム用として使用する場合、着 色の問題があるため、ベンゾフラビン等の色素は使用で きない。例えばオニウム塩化合物がヨードニウム塩化合 物等の場合、既知の増感剤である1ーナフトール、2-ナフトール、1ーメトキシナフタレン、1,4ージヒド ロキシナフタレン等のナフタレン誘導体、2-エチルア ントラセン、9,10-ジメトキシアントラセン等のア ントラセン誘導体、9~ヒドロキシフェナントレン、9 - メトキシフェナントレン等のフェナントレン誘導体 は、シリコーンに対して溶解性が低く、十分な増感効果 を示さない。2-エチル-9,10ジメトキシアントラ セン、9,10-ジメトキシフェナントレンは、カチオ ン重合性シリコーン100重量部に対して0.1重量部 程度を混合した場合、加温すると溶解するが、低温時で 濁りを生じたりする。

【0023】最も好ましく使用される増感剤は、日本化薬(株)製のPST-06である。日本化薬(株)製のPST-06はカチオン重合性シリコーン100重量部に対して0.1~1重量部程度混合した場合、加温せずに溶解し、顕著な増感効果を示す。また、添加することによって、シリコーン本来の離型性を損なうことがない。

【0024】添加量は、経済性と効果のバランスから、カチオン重合性シリコーン100重量部に対して、0.1~0.5重量部が好ましい。なお、PST-06はオニウム塩に対しても優れた溶解性、分散性を持つため、例えばオニウム塩100重量部に対してPST-0610~50重量部を予め混合溶解させておくことが出来、製品の供給形態の自由度が高いという大きな利点も有する。

【0025】本発明によって得られた剥離性組成物には、必要に応じてエポキシ系希釈剤、ビニルエーテル系希釈剤、基材への密着向上剤、レベリング剤、帯電防止剤、消泡剤、顔料、他種のオルガノポリシロキサンなどを添加してもよいし、有機溶剤で希釈して使用してもよい。

【0026】本発明の組成物は、短時間の紫外線照射によって容易に硬化し、その硬化皮膜は離型性を持つことから、粘着剤の離型処理剤として使用できる。

【0027】本発明の剥離フィルム(剥離紙)は、基材に上記剥離性組成物の硬化皮膜を形成したものである。 【0028】この場合、基材としては、グラシン紙、クラフト紙、クレーコート紙等の紙基材、ポリエチレンラミネートクラフト紙等のラミネートクラフト紙等のラミネート紙、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリイミドなどの合成樹脂から得られるプラスチックフィルム、シートなど、アルミニウムなどの金属箔があげられる。

【0029】基材に本発明の組成物を塗布するには、ロール塗布、グラビア塗布、ワイヤードクター塗布、エアーナイフ塗布、ディッピング塗布などの公知の方法を用いることができる。塗布量としては0.1~20g/m 2とすればよく、この塗膜は紫外線、電子線などの放射線を照射すれば容易に硬化する。本発明の組成物を光硬化する光源としては、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、カーボンアーク灯等が用いられる。また、半導体レーザー、アルゴンレーザー、He-Cdレーザー等のレーザー光やα線、β線、γ線、中性子線、X線、加速電子線のような電離性放射線によっても容易に硬化することができる。上記塗膜を硬化させるためには、高圧水銀ランプ(80W/cm)を使用した場合には5~20cmの距離から0.01~10秒照射すればよい。

[0030]

【発明の効果】本発明の剥離性組成物は、光硬化性に優 れており、光、電子線、X線等の活性エネルギー線照射 により、短時間で硬化することが出来る。また、組成物 の調製も容易であるため、トータルコスト面でも有利で ある。本組成物によって得られた硬化皮膜は剥離紙、剥 離フィルム等に使用することが出来る。

[0031]

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具*

(Me3 SiO1/2) 0.067 (MeESiO) 0.099 (Me2 SiO) 0.833 (MeS ... (1)

i O3/2) 0.001

(但し、Meはメチル基、Eは(3,4-エポキシシク ロヘキシル) エチル基を示す。)

 $(C_{10-14}-C_6H_4)$ I⁺ · S b F₆⁻ · · · (2) 次に、上記剥離性組成物の性能を下記方法で評価した。 【0033】(評価1)上で得られた剥離性組成物0. 56gを直径6cmの平らなアルミシャーレに取り、高 圧水銀灯 (80W/cm) 2灯で30cmの距離から紫 外線を照射して硬化させた。照射時間をそれぞれ変化さ せて、硬化の様子を指触によって判定した。判定は5段 20 階で、5:完全硬化、4:殆ど完全硬化、3:表面は硬 化、2:表面に未硬化部分あり、1:全体未硬化、とし

【0034】(評価2)上で得られた剥離性組成物を、 ポリエチレンラミネート紙に O. 7g/m²となるよう に転写式印刷機を用いて塗布し、高圧水銀灯(80W/ cm) で20cmの距離から紫外線を照射して硬化させ た。照射時間をそれぞれ変化させて、硬化皮膜を人差し 指で往復10回擦った後、赤マジックインキ(登録商 標)を塗布して表面の状態を観察した。判定は5段階 で、5:全面マジックインキをはじく、4:擦った部分 に僅かにマジックインキが塗布される、3:擦った部分 にマジックインキが塗布される、2:マジックインキが 塗布される~剥離皮膜が脱落する、1:剥離皮膜が脱落 する、とした。結果を表2に併記する。

【0035】 (評価3) 剥離力

た。結果を表1に併記する。

上で得られた剥離性組成物を、ポリエチレンラミネート 紙に0.7g/m²となるように転写式印刷機を用いて 塗布し、高圧水銀灯(80W/cm) 2灯で13cmの 距離から紫外線を照射して硬化させた。その後、25℃ で20時間エージングし、その硬化皮膜面にTesa7 475テープ (25mm巾) を貼り付けた。50℃で2 0時間エージングさせ、エージング後の試料を引っ張り 試験器を用いて180℃の角度、剥離速度0.3m/分 でテープを引っ張って剥離するのに要する力(N/25

*体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限される ものではない。

【0032】 〔実施例1~5〕 下記式(1) で表される 25℃の粘度が150mPa·sで、エポキシ当量が1 200のエポキシ変性シリコーン100重量部に対し、 増感剤として日本化薬(株)製PST-06、光カチオ ン重合剤として下記式(2)で表されるヨードニウム塩 をそれぞれ表1,2に示す配合量で溶解し、放射線硬化 型シリコーン含有剥離性組成物を得た。

mm)を測定し、この値を剥離力とした。結果を表2に 示す。

【0036】 (評価4)

残留接着率

剥離力の場合と同様にして、ポリエチレンラミネート紙 にO. 7g/m²となるように剥離性組成物を転写式印 刷機を用いて塗布し、高圧水銀灯(80W/cm)2灯 で13cmの距離から紫外線を照射して硬化させた。そ の後、エージングし、その表面にニットーNo. 31B テープ [日東電工 (株) 製商品名] を貼合せ、20g/ c m²の荷重をのせ、70℃で20時間加熱処理してか らテープをはがし、ステンレス板に貼り付けた、次にこ の処理テープをはがしてステンレス板から剥離するのに 要した力(N/25mm)を測定し、この未処理の標準 テープを剥離するのに要した力に対する百分率を残留接 着率とした。結果を表2に示す。

【0037】 [比較例1] 実施例で使用したエポキシ変 性シリコーン100重量部に対して、2-エチルアント 30 ラセンを 0.5 重量部、式 (2) のヨードニウム塩 1 重 量部を混合し、50℃に加熱したが、2-エチルアント ラセンの大部分が溶解せずに残った。

【0038】 [比較例2] 実施例で使用したエポキシ変 性シリコーン100重量部に対して、2-エチルー9, 10-ジメトキシアントラセンを0.5重量部、式

(2) のヨードニウム塩1重量部を混合し、50℃に加 熱したところ、いったん溶解したが、室温に戻したとき に濁りを生じた。

【0039】 [比較例3] 実施例で使用したエポキシ変 40 性シリコーン100重量部に対して、式(2)のヨード ニウム塩1重量部を混合して剥離性組成物を調製し、実 施例と同様に評価した。結果を表1、2に併記する。

[0040]

【表 1 】

											
成分(重量部)		光彩的	PST-06	照婚申請明 (種)							
	シリコーン			6.72	3.36	1,68	1.12	0.84	0 . 67	0.56	
実施到 1	100	1	0.1	5	4	3	3	2	1	_	
実施到 2	100	1	0.2	5	5	5	5	4	2	2	
実施例 3	100	0.9	0.1	5	4	4	2	1	_	=	
実施到 4	100	0.8	0.2	5	5	5	4	3	2	2	
実施例 5	100	0.6	0.1	5	5	5	4	2	2	2	
比较例 3	100	1	_	5	3	2	1	-		-	

[0041]

【表2】

					130	~ ,				
成分 (重量部)	シリコーン	光景始到	PST-	照射時間 (秒)				梨灘	残留接	
			06	1.12	0.84	0.67	0.56	0.42	カ	着率
実施例 1	100	1	0.1	5	5	5	5	4	20	101
実施例 2	100	1	0.2	5	5	5	5	4	21	100
実施例 3	· 100	0.9	0.1	5	5	5	5	4	23	102
実施例 4	100	O.B	0.2	5	5	5	5	4	20	100
比較例 3	100	1	-	4	4	4	3	2	19	103

フロントページの続き

(51) Int. C1. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

// C08L 23:04

C 0 8 L 23:04

F 夕一ム(参考) 4F006 AA12 AB39 BA13 CA07 4F100 AA05 AK52B AT00A BA02 BA07 GB90 JB14 JB14B 4J002 CP121 CP131 CP141 EA067 EB116 ED017 EJ017 EV296 FD206 FD207 GT00 4J035 BA04 CA112 CA142 GB02

LB10